99 18083

HOIL 23/50 A

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

平2-180036

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月12日

H 01 L 21/60

301 P

6918-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

会発明の名称

電極の形成方法

②特 願 昭63-334226

22出 願 昭63(1988)12月29日

明 原 @発

浩

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社

@発 明 山村

司 圭

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

@発 明 者 新 久 司 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

シャープ株式会社 の出 魔 人

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

四代 理 人 弁理士 西教 圭一郎

外1名

. . . .

1、発明の名称

電極の形成方法

2、特許請求の範囲

発性および運電性を有する介在体を配線拡板の モ笙上に台金接合によって固定するようにしたこ とを特徴とする電極の形成方法。

3、発明の詳細な説明。

産業上の利用分野

本死明は、たとえば半海伝典子などが形成され た集積回路 悲 板 と 、 ブ リ ン ト 亞 板 、 フ レ キ シ ブ ル 基板、あるいはセラミック基氏などの回路基板と を電気的に接続するために行為に実施される電極 の形成方法に関する。

従来の技術

促来、半導体薬学が形成された10(

Integrated Circuit) 装板の電極と他の回路器板 の電極とを相互に圧換して電気的に投稿する方法 としては、世として、特公服をター2179まだ 付待公明60~6652などに開示された異方性

確電シートを用いる方法(以後、「第1従来例」 と称する)、特開昭63-13337に開示され __た金属の突起電極を用いる方法(以後、「第2従 -来例」と称する)、ならびに特開昭61-242 | | 9 4 1 、特開昭 6 1 - 2 5 9 5 4 8 、および特開 昭63-150930に開示された弾性契起電極 -空用いる方法(以後、「第3従来例」と称する) などが知られている。

第1従来例では、合成問胎などから成る接着剤 中に導電性の微粒子を分散した異方性導電シート を用いて、この異方性確電シートがこのシートに 加えられる圧力方向に対してのみ終電性を示し、 それ以外の方向に対しては非体電性であるという 異方性を利用している。すなわち、接続したい電 横間にこの異方性疼電シートを介在ざせ、この電 極間に介在したシート部分をシート度み方向に亘っ て加圧することによって各電展間の電気的接続を 行うものである。しかしこの異方性神道シートで は、接続する電視のビッチ橋が150万回程度以 国の鉄磁ビッチにおいては、シート中に分散した

特関平 2-180036(2)

確電性限位子のために同様する電極端至間が構造 可能状態となってしまい短格の原因となっていた。

第2従来例は、上述した第1従来例の問題点を解消するために、接続される回路装板の一方の電極表面上に金属材料から成る突起電極を設けて、対応する電極に圧接して電気的接続を行うものである。この第2従来例によれば、微小ピッチ編を有する電極の接続は可能であるけれども、突起電板の高さが不振いであるために圧接時の接較低があるという一性が現われ、接続の信頼性があるという問題点があった。

第3 従来例は、上述した第2 従来例の問題点を 解消するために、突起電極を、弾性を有するとと もに確定性を有する部材から構成し、この突起電 優の高さの不適いを圧接時における突起電極の弾 - 作業形で吸収するようにしている。

発明が解決しようとする課題

第3 是来例の中でも特に、特開昭 6 1 - 2 4 2 0 4 1 および特開昭 6 1 - 2 5 9 5 4 8 において は、突起電便を形成するためにスクリーン印刷な

-- 3 --

ースなどが不適明であるために、照射される製外 線が運進セインク全体に照射されず光硬化が不充分となる。したがってバターン形成性が悪いという問題点があった。

さらに、特開昭61-242041および特開昭63-150930においては、弾性を有力を設定を展の材料として、樹脂中に海電性数字を出入した海電性数字を出入した海電性粉末を混入した海電性粉末を混りなって、このようながはないはは海電性粉末のははがある。しかしながらはほどの海電性粉脂を用いた流程である。は、この海電性粉脂を用いた流程を開かあった。

本発明の目的は、上述した問題点を解決して、 相互に接続される配線器板の電板の機器化に対応 できるととしに、低電気抵抗の接続が可能であっ て、相互の電板を高い信頼性で電気的に接続する ために用いることができる電板の形成方法を提供 することである。 との印刷法を用いている。しかし印刷法では、例外なビッチ稿を有する電極に対応して微小な交換電極を形成することが困難であり、微小ビッチ稿を有する電極問相互を想答なく接続することができない。

課題を解決するための手段

本発明は、弾性および選定性を有する介在体を 匠線延模の電板上に合金銀合によって固定するようにしたことを特徴とする電極の形成方法である。 作 用

--4 --

本発明の電極の形成方法においては、弾性を有するとともに連定性をも有する介在作が用いられる。この介在体は配線基板の電極上に合立接合によって固定され、これによって配線基板上に突起した電極が形成される。

したがって、たとえば半年体製選を回路基板上に実装する場合に、この半等体装置上に前記突起した電板を形成すれば、前記回路造板に半導体装置が圧緩などの方法によって高い信頼性で接続される。

また、 制起突起した電桶を用いて圧痰する場合に、 回路 基板相互の接合に光硬化性あるいは自然 硬化性の操名利などを使用することによって、 広い 画紙を低温で接着することができるととしに、 電気的な模様部が樹脂によって対比されるために 電気的接続。 実施例

第1图日本 した電低 1.3 う)が形成さ 装置2に実装 図はその半年 2の断面図で # 3 # # U # の液晶表示板 合わされてお 8. 液晶表示: 概5上を図形: ※ 駆動を行うたる - 電極13と投む " 华溥作装置: 異などのウェル て多数のトラ: れて、液晶表示 कठ. ऋा छा ह

と実う能 に示弾性の 不明 という の 例 か 光 3 用。 ビ 彼 1 ア ム 後 は 成 化 に れ 性 ズ 解 と リ ウ カ と 弾 こ る ア ス の ほ 上 弾 辺 ら て て 留 ク 、

版 獲 層 1 7 の · 類 度 の 点 か ら A · P d · N 1 · C · A 8 な ど の 食 起 · ズ 1 6 を 表 面 上 に さ よ い · 二 展 巴 を ズ 1 6 へ の 密 む -

. 特開平 2-180036(3)

電気的接続の信頼性がさらに向上される。 実施例

第1個は本発明の電極の形成方法に従って突起した電極13(以下単に、「突起電極13」という)が形成された半導体装置1を接達の液晶表示装置2に実装した場合の拡大断節図であり、第2個を変換して、洗過表示装置2の断面間である。第2個を変換して、洗過表示接近1が実施を行ったの間にないで、電板3は正式に対し、その間にないで、電板3は正式に対し、その間にないで、電板3は正式に対いる。液晶表示装置2において、電板3は液晶表示装置2の突起電影で行っために実された中洋体装置1の突起電影で3と接続されている。

年毎年製造1位、シリコンあるいはガリウムと まなどのウエバ上に低数器が形成され、これによっ てきなのトンンシスクラグイオードなどが構成さ れて、液晶共高装置この表活動動を行う機能を有 する。第二回を変額と17 年毎年装置1 は、超級

どの各種接着剤を使用することができる。特に事 異態例では、液晶表示板をが遅光性材料であるガラスから成るので、接着剤材14には高速接合可能な光硬化性接着剤を使用することができる。

第3回に、上述の第1回に示した突起電優13に使用される発性運転位子15の一個の断面回を示す、弾性運電位子15は、高分子材料から成る発性ビーズ16表面上に、全局材料から成る深電性の被獲服17が放覆されて環状される。弾性ビーズ16としては、ボリイミド樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂などの音成樹脂およびシリコーンゴム、ウレタンゴムなどの音成ガムが使用できる

 装板である基板)のと、装板10の数上層に形成された電極11と、たとえばSiN、SiO。、あるいはポリイミドなどから成る表面保護別12とを含む。電極11は、たとえばAl-Siなどから成る。

この半等体装置1の電板11上には、後述される体発明の電極の形成方法に従って災極電板13が形成される。

一方、液晶表示板5の電板3は、たとえばソーダガラスなどの裏面上に形成された偽造加酸化インジウム(India - Tin Oxide、以下「ITO」と時記する)またはニッケルでめっさされたITOであって、通常群みは100~200mm程度である。

年確依装置1と海晶表示板5とは、電板3、1 1間が所定の間隔6-1となるように、空程電板1 3と電板3とをお向して圧設し、この状態で学め 無板5、10間に充地された接着削層14を硬化 して複合する。供料制料14としては、かとえば 反応硬化性、頻繁硬化性、発硬化件、光硬化性な

-- 8 ---

周閣を先に形成し、さらにそれら五周層の酸化を防止するためにAuなどの五尾層を放復する。放復の方法としては、スパックリング法あるいはエレクトロンビーム照着法、および無電解めっきなどの方法を用いることができる。

第4回は、半世上収を用いて本発明の電極の形成方法を実施する場合の製造工程を順次的に示す。 通常 A l ー S i が使用されている。したがってに の電 極 1 1 上に上版の鉱版を防止するためののパリ アメタル層 1 S、 環帯田層 1 ワップラフィをのの類に、蒸発出層 1 リップラフィを明確を めつき法などの周囲の方法によって形成し、第4 図(1)に示される構造を有した投稿がを起せる。 の1 1 上に形成する、パリアメタル 窓1 8 としては、 で1 1 上に形成する、パリアメタル 窓1 8 としては、 が使用できる、程田屋 1 ロとしては、たらの音を が使用できる、子田屋 2 ロとしては、比較的低能 点の下に一名に二十級点の、ことには、比較的低能

1

特開平 2-180036(4)

」 n … S n 系 (m . p . 与 1 1 6 ℃) などが使用できる。

第4区(1)に示される構造を有した接続が成が形成された半導体装置1上に、スピンコートあるいはロールコートなどの方法によってフラックス21を進布する。このフラックスを建布する目的は、半田付性を向上するとともに、弾性導電粒子15を基板10上に付着させるためである。したがってこのフラックス21としては、非揮発性を有するとともに所定の精性を有するものが用いられる。

次にある図(2)に示されるように、第3図に示された解性薄電粒テ15を選択10上に配置する。したがってフラックス21の原みとしては、 発性薄電粒子15の選径の1/2~1/5程度で あることが好ましい。この後、提択16を220 ~250℃に加熱して早田M20を再溶験し、発 性薄電粒子15表面に形成された被覆層17と早 助致合きせる。

华田語音鏡に、基板105よび接合された発性

--11 --

に示す電視の形成方法においては、2つの金銭形が加圧加熱された状態で、これら2つの金銭層の界面において金属が固相状態で相互に拡散して合金接合が行われることを利用する。したがって本実施例においては弾性導電粒テ15として、その被製用17が特にAu、Sn、またはAuーSn合金を主成分とする金属材料から形成されたものを使用することが好ましい。

第5回(1)は、本実施例に用いられる半導体 装置24の基板10上の電極構造を示す断面図である。基板10上のたとえばAL=Siから成る 電板11には、パリアメタル層18および拡散によって接合される拡散用金属層22が、蒸着法、フェトリッグラフィ法。めっき 法など周知の方法 によって子の形成される。パリアメタル層18と しては、Ti、w、Crなどの金属およびそれらい合金が使用できる。拡散用金属層22としては、第3回に示した弾性導電粒子15の被異層17と 同じ金属担目を用いることができるけれども、好よしくはAn、Sn、またはAn—Sn合金 様 電粒子 1 5 を 冷却し、 表面に 統 布 された フラファース 2 1 および 不要な 発性 様 電粒 〒 1 5 を 除去するために アセトンなどの 有概 溶剤で 洗浄する。これによって 第 4 回(3)に示されるように、 発生 粒子 1 5 から成る 突起 電極 1 3 が形成された 半球体 装置 1 を 得ることが できる。 乳 4 回(3)において は、 1 つの 電極 1 1 の 投 税 領域 に 対して 被 数 例の 発性 様 電粒 〒 1 5 が配置して に 数 例の 発性 様 電粒 〒 1 5 を 配置して 突起 電極 1 3 を 形成するようにしてもよい。

以上説明した手順に従って形成された弾性構造 粒子15から成る突起電板13を有する単等体装置1は、先に説明した第2回の液晶表示装置2の ように、他の回路基板に圧接した状態で予め回路 基板間に充填された接着剤を壊化して回路基度局 互を接合し、実装することができる。

第5 図は、本発明の他の実施所を説明するための所面図である。なお第4 図に示した実施例と対応する部分には同一の参照符号を用いる。第5 頃

-- 12 --

成分とするものが使用される。

第5回(2)に示されるように、子の枯春剤と 6 が塗布された仮装板23上に弾性運電粒平15 を一根に並んだ状態で付着させる。この弾性導電 粒子15が表面に担持された仮基板23を、第5 図(1)に示した電極11上に拡散用金属層22 が形成された半導体装置24に対して対向させ、 矢符25で示される方向に1kg/mm: 程度の 加圧を行うとともに300~350℃の加熱を行 う。:これによって発性運電粒子15の金銭材料が ら成る被覆層17と電極11上に形成された拡散 用過銭用22との非面で並尽が相互に拡散して含 金援合が行われ、弾性導電粒子15を含む突起電 植 1 3 が 基 恵 1 0 上 の 電 極 1 1 に 対 店 し た 位 置 に 形成される。なお上述の加圧および加熱時に、投 台部に対して恒存被を加える方法を利用すること によって、電板11上にバリアスタル船18およ び拡散用金属層な立を設けることかく、直接に発 性確認哲子15を堪振11に対して投合すること ができる。

- 弹性链电粒子 ませる方法とし マスピンコー! 語の方法によって **電**段〒15を付 たきる。用いる ニン系・ポリイ 高格皮を有する 物質を使用する に抜布される私 ■粒子15の直 しい。枯者削2 講電粒子15が して付着し、強 拉子丁多形均 ができない。

> また世級 1 1 して子の形成で ては、加圧 加井 電板 1 1 上の 0

> いて親明した! 税を形成する: は他の回路番; も本発明は実

死以にに性上ににさ可能模性、30の親の成と合き電るとがよ時間に効例ですび点の気配ながよ時間は外別ですが点の気配ながよ時間は果し配る遅接接的ようでです。 (これのは

京装置 正位

220

特開平 2-180036(5)

労性等電 位子 15を 仮 基板 23上に 一様 に 担 持 させる方法としては、 仮語板23上に括背刷26 **ミスピンコート、ロールコートあるいは印刷など** カガ法によって途布し、この福者側26に発性運 な投予15を付着させることによって行うことが さきる。用いられる枯苓剤26としては、シリコ ニン系、ポリイミド系などの合成樹脂類、および おお皮を形するオイルやグリースなどのゾル 狭の **物質を使用することができる。この仮語版23上** に生布される枯者削26の程みとしては、弾性部 電粒子 1 5 の配達の 1 / 2 ~ 1 / 1 0 程度が好ま しい、精査剤26が前記の値よりも厚いと、発性 #電粒学15が仮語数23上に複数個以上で重層 して付着し、薄い場合には結省性が低く弾性迷鬼 数子15が助一に目者した行者層を形成すること ができない。

また現極11上にバリアメタル展1 8 などを介して子め形成される拡散用金銭層22の層際としては、加圧加無時に圧力を集中させるとともに、 電量11上の後段環境設計の部分へ発性等電粒子

. 15 -

いて説明したけれども、半寒体装置に関連して、電 塩を形成する場合に限定する必要はなく、たとえ は他の回路装板上に電極を形成する場合について も本発明は実施することができる。

発明の効果

4、图面の簡単な説明

第 1 团战士至明仁疑《专中逐化装置 1 扩液晶裂 泵装置 2 仁宪装された设合器を示す拡大期间图。

1 5が圧着する事態を防止するために、発性導電 粒子15の直径の1/2程皮で形成されることが 好ましい。拡散用金銭関22が前記の値よりも厚 いと、その層厚に発性感電粒子15の直径を加え た値の不揃いが大きくなる。したがって圧較時に 大きな加圧力を必要とするとともに、弾性導電粒 子15の変形焦がむやみに増大してしまう。また 薄い場合には、表面保護展12などの不要な部分 にまで発性調査投デ15が付着する不所望な事態 ど招いてしまう。さらに本実施圏においても、先 の第4回に示した実施例と同様に、1つの電板1 1 に対して複数額の発性構造位子 1 5 が接合され 突起電便13が形成されるようにしてもよい、 以上のようにして、電板11上に発性導電粒子 1 ちから成る突線電腦175が形成された半導体装 前24日また、河2間に示されるように、流晶灰 電影器でなどの他の側端は板に圧慢などの方状に 真って突襲することが可能である。

「以上の実施制においては、半導体装置)。 1.4 の装板10上に選起電解13を形成する場合につ

- 16 -

第2回は抵抗表示実置2の時間圏、第3回は死代 寒電粒子15の時間回、第4回は本発明の一実総 例である電極の形成方法を示す断面回、第5回は 本発明の他の実施例である電極の形成方法を示す 断面回である。

1.24 -- 平等作裝置、2 -- 液晶表示装置、3、4、11 -- 電極、5、6 -- 液晶表示板、10 -- 基板、12 -- 表面保護層、13 -- 突起電板、14 -- 投着耐燥、15 -- 深性海電粒子、18 -- バリアメタル層、19 -- 規半田層、20 -- 平田層、22 -- 拉散用金属層

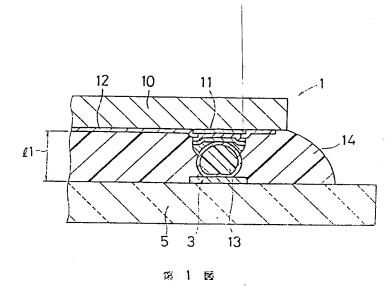
九 代理人 弁理士 四数 坐一郎

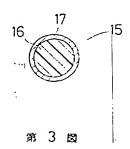
balance.

18

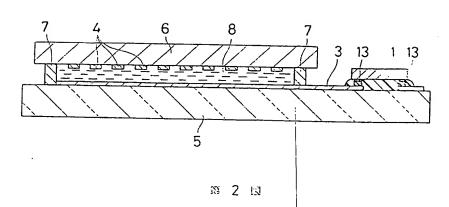
- 17 --

特別平 2-180036(6)





2次晶表示装置



77

ç

71

19 20

(54) FORMATION OF ELECTRODE

(43) 12.7.1990 (11) 2-180036 (A)

(22) 29.12.1988 (21) Appl. No. 63-334226

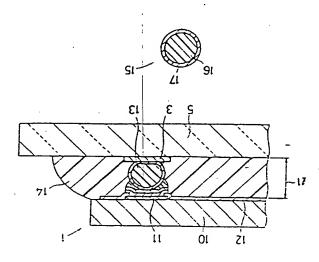
KOJI MATSUBARA(2) (71) SHARP CORP (72)

(51) Int. Cls. H01L21/60

PURPOSE: To cope with fining of an electrode of a wiring board by fixing an interposed object having elasticity and conductivity onto the electrode by alloy

CONSTITUTION: A projecting electrode 13 and an electrode 3 are pressure welded

tor device I and a liquid crystal display 5 are joined by hardening adhesive layer 14 which is filled between substrate 5, 10. An elastic conductive particle conductive coating layer 17 which consists of a metal material onto a surface object which is elastic as well as conductive is used and fixed onto an electrode in opposition with a fixed interval /1 between electrodes 3, 11 and a semiconduc-15 which is used for the projecting electrode 13 is constituted by applying a of an elastic bead 16 which consists of high polymer material. An interposed of a wiring board by alloy junction in this way, thereby forming a projecting electrode on the wiring board. According to this constitution, it is, possible to cope with fining of an electrode of a wiring board connected each other.



EGENDE zu den Bibliographicdaten

(54) Titel der Patentenmeldung

(11) Nummer der JP.A2 Veröffentlichung (21) Aktonzolchon dor JP.Anmoldung

(43) Varöffantlichungstag

(51) Internationale Patentklassifikation (52) Japanischa Patentklassifikation

(72) Erfinder

(22) Anmoldates in Japan

(71) Anmolder.